(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58—116165

1 Int. Cl.³B 41 J 3/04

識別記号 103 庁内整理番号 7810-2C ❸公開 昭和58年(1983)7月11日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

タインク噴射ヘッド

願 昭56—215330

②出 願 昭56(1981)12月29日

@発 明 者 杉谷博志

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号キヤノン株式会社内

@発 明 者 松田弘人

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号キヤノン株式会社内

⑫発 明 者 池田雅実

東京都大田区下丸子3丁目30番 2号キャノン株式会社内

⑪出 願 人 キャノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号

個代 理 人 弁理士 丸島儀一

男 製 書

1. 発明の名称

创特

インク吸射ヘッド

2. 特許請求の範囲

インク吐出圧発生素子を個えたインク通路の 1つに対し、近接した2以上のインク吐出孔を 配設して以ることを特徴とするインク受針へッ ド。

3. 発明の評細な説明

本発明はインク噴射へッド、とりわけ、配像 用のインク繭を形成するのに適用されるインク 噴射へッドに関する。

一般に、インクと呼ぶ配録被を各種の方式 (例えば、静電吸引力を利用する方式や圧電業 子の機械的振動を利用する方式等が知られている。)によって数細を吐出孔から吸出させて、 病化し、との小摘を紙等の被配録面に付着させて記録を行なう所聞・インクジェット記録方式 に於ては、とりわけ、印字品位を向上させる目 的から被配録面に打ち込まれるインクドットの 物度を高めること(つまり、ドットが逃続して いる方が印字品位は良好である。)が重要な課 縦である。

しかしながら、従来に於ては、製造技術上の 割約から、高密度インタドットを形成し得るインク項射へッドを得ることは極めて困難なこと であった。

本発明は、新かる従来技術の解決し得なかった課題を解決することを、目的とする。 換言すれば、本発明の主たる目的は、高密度インクドットを安定して形成し得ると共に、得数でコンパクトに構成されるインク噴射ヘッドを提供することにある。

斯かる目的を適成する本発明のインタッ計へ ッドは、インク吐出圧発生素子を備えたインク 通路の1つに対し、近接した2以上のインク吐 出孔を配数して成るととを特徴にしている。

以下、図面を用いて本発明の実施例を詳細に説明する。

特團昭58-116165(2)

第1図(a),(b),(c)によって本発明の一実施例を示す。

第1図(a)は、一実施別としてのインク検射へットの外観斜視図であり、第1図(b),(c)は共作、第1図(a)のX, X額に於ける切断面図である。

度、互大に丘接して配設することも可能である。 又、これに加えて、インク吐出孔毎に案子2 を対応させる様に変形することも可能である。 つまり、第1図(c)と阿様に、一つのインク室4 内に、インク吐出孔と同じ悩数の互大に分解した 業子2を配数することも可能である。

以上の様に構成されたインクファルををある。として対しています。のでは、アクタンのでは、アクタンのでは、アクタンのでは、アクタンのでは、アクトンのではないので

膜とAl, Au 等の導電膜を交互化級層していく過程に於いて導電膜をフォトリングラフィによって所羅の配程パターンにして構成する多層配線技術等を利用することができる。

そして、3は基板1と同様の業材から成るス ベーサーであり、とのスペーサー3の中央都を くり抜くことによって果子2の上方にインク窟 4 が形成され、とのインク富 4 内には基板 1 の 一部に設けた不図示の貫通孔を通してインタ場 管5よりインタが供給される根になっている。 尚、前記導管5をスペーナー8の一部に接続さ せることもできる。又、導管5の設置個数も図 示餌(1g)のみに限定されない。 6 は、その 厚さ方向に貫通したインク吐出孔でも、1bを 設けた平板であり、とれる前記基板1と同様の 素材から成るものである。そして誰記したイン ク吐出孔? 4 , 7 b は欲級加工技術の許す綴り 近級させて配数することができ、その個数も盛 示例に限定されるものではなく、(一つのイン 夕嵐4 に対して)3以上、何えば3個~5個個

次に、第2図(a) , (b) , (c) によって、別の実施 例を説明する。

第2回(a)は、別の実施例としてのインタ噴射 ヘッドの外報針視図であり、第2回(b)。(e)は共 に、第2回(a)のY、Y線に於ける切断面図である。

図に於て、11は第1回の当板1だ、12は 第1回のインク吐出圧発生素子2だ、13は第 1回のスペーサー3だ、14a,14b,14c,14d は何 れも第1回のインク室4だ、15は第1回の導 質5だ、16は第1回の平板6だ、又、17a, 17b,17e,17d,17e,17f,17g,17h は何れも第1回 のインク吐出孔に夫々相当する構成要素であり、 各々の詳細は第1個に並いて説明されていると シりである。

尚、この第2図々示例に放ても、第1図々示例と同様に、各インタ吐出孔 17m , … , 17k は、数線加工技術の許す限り近接させて関示の如く 直離状治しくは不図示のジグザグ状に配散する ことができ、その個数も図示例に限定されるも のではなく、(一つのインタ脈に対して) 3 以

特開昭58-116165(3)

上、例えば3個~5個程度、互応近接して配設 することも可能である。

义、これに加えて、第1回本示例と同様にインク吐出孔毎に分離された本子12を対応させる様に変形することも可能である。つまり、第2回(c)と同様に、一つのインク室例えば14m内に、インク吐出孔と同じ個数の互(に分離した素子12を配数するととも可能である。

- 3. しかも、インク吐出孔の高密度、微調加工 は比較的容易なことであるから、ヘッド自体 の製金を容易且つ歩留り良く行えことができ る。等の効果が得られる。
- 4. 図面の配単な説明

第1図(a),第1図(b),及び第1図(c)は、何れ 4年発別に係る一米施例の説明人であり、第1図 (a)は、一米施例としてのインク攻射へッドの外 設針視図、第1図(b)及び第1図(c)は共に、第1 図(a)のX; X額に於ける切断面図である。

第2図(a), 第2図(b)及び342図(c)は、何れも本発明に係る他の実施例の以明図であり、第2図(a)は長尺型インク噴射へ, ドの外観射視図、新2図(b)及び第2図(c)は共に、第2図(c)のY,

第2回回及び第2回回其代、第2回回り1

Mに於て、2,12はインク吐出圧発生業子、4,14a,14b,14c,14d,はインク室、7a,7b,17a,17b,17c,17d,17e,17f,17g,17bはインク吐出孔である。

連鋭線による印字を視覚することができるもの である。

又、第2図々示例の様々技だへ、ド、例えば A4サイズの記録紙の殺方向の長さとほど等長 のインク吐出孔列を備えた長だへ、ドを用いる 場合には、定査回数が1回で済むので、第1図 々示例のへ、ドを用いる場合に数べて印字所要 時間をかなり短縮することができる。

因に、第1図(c)又は第2図(c)に於て例示され た互に分離された複数個のインク吐出圧発生素 子2,12を作動させる方式としては、同時又 は順次の何れの作動方式を採用しても良い。

以上の実施例によって説明したとかり、本発明によれば、

- 1. 特に印字の縦方向に於て高密度に集積されるインクドットが形成できる為、従来にない 良品位の印字を得ることが可能である。
- 2. 又、インク吐出孔がインク吐出圧発生業子 に極近級して高密度に配列されている為、 尊 題にしてコンパクトに構成できる。



